PRODUCTS & SERVICES ABOUT MICROPATENT WHAT'S NEW TR ADEMARKWEB

List









MicroPatent's Patent Index Database: Record 3 of 3 [Individual Record of JP52014765A]

Order This Patent

Family Member(s)

[no drawing available]

JP52014765A T 19770203 FullText

Title: (ENG) PREPARATION OF INDAZOLE DERIVATIVES

Abstract: (ENG)

PURPOSE: Preparation of indazole derivatives having central- depressant, antidepression, and antiinflammatory actions, and activity to the circulatory system, etc. by the amination of novel indazole

Application Number: JP 9017275 A Application (Filing) Date: 19750725 Priority Data: JP 9017275 19750725 A X;

Inventor(s): FUJIMURA YASUO ; NAGANO HIROYUKI ; SHINDOU MINORU ; KAKIMOTO MORIO ; IWASAKI

YASUO ; IKEDA YUUGO

Assignee/Applicant/Grantee: CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD

Last Modification Date: 20031029

IPC (International Class): C07D23156; C07D40106; C07D40306; C07D41306; A61K031415;

A61K031445; A61K031495; A61K031515; C07D40106; C07D23156; C07D29512; C07D40306; C07D23156;

C07D29512; C07D41306; C07D23156; C07D29512

Other Abstracts for Family Members: CHEMABS087(07)053281V

Patents Citing This One (3):

20030501 STEALEY MICHAEL A US; CLARE MICHAEL US; CRICH JOYCE Z → wo2003035625A1

US; PHARMACIA CORP US; WEIER RICHARD M US; XU XIANGDONG US; HANAU CATHLEEN E US; KOSZYK FRANCIS J US; PARTIS RICHARD A US

SUBSTITUTED INDAZOLE COMPOUNDS FOR THE TREATMENT OF

INFLAMMATION

ORTHO MCNEIL PHARM INC US 20020606 WO2002014314A3

SUBSTITUTED PYRAZOLES

ORTHO MCNEIL PHARM INC US 20020221 → WO2002014314A2

SUBSTITUTED PYRAZOLES

Legal Status: There is no Legal Status information available for this patent















Prev Next

Copyright © 2002, MicroPatent, LLC. The contents of this page are the property of MicroPatent LLC including without limitation all text, html, asp, javascript and xml. All rights herein are reserved to the owner and this page cannot be reproduced without the express permission of the owner.

BEST AVAILABLE COPY



許 庭 (1)

豳

昭和50年7月25日

特許庁長官 斉 藤 英 雄 殿

1 発明の名称

ュウブウパ せぶり インダゾール路道体の製法



2. 発 明 者

東京都世田谷区松原2の2の2 大谷荘

プレ 47 45 ス 遊 村 保 夫 (ほか5名)

3. 特許出顧人

東京都北区評問 5 丁目 5 番 1 号

(331) 中外與聚株式会社

代表者 上 野 公 夫



4. 代理人

東京都豊島区高田3丁目41番8号



50 090173

明细有

1. 発明の名称

インダゾール誘導体の製法

2. 籽許請求,範囲

- 极式



【式中Xは水奈原子、ハロケン原子または低級 アルキル基を示し、Xはハロケン原子を示し、 n は2まだは3の整数を怠味する。)で乗わこれる 化合物に、一般文

(其中 Riわよび Riは同一まには異なって 本条原子、低級アルキル基、フリル基まにはアラルキル基を意味 (、場合により両者は窒素原子と一緒に連絡して低級フルキル基、フェニル基により 置換されていてもよい 異項環を形成 (てもよい)で表かこれる化合物を反応させることを特徴とする一般式、

公開特許公報

①特開昭 52-14765

43公開日 昭52.(1977) 2.3

②特願昭 50-90172

②出願日 昭50 (1975) 7.25

審查請求 未請求

(全5頁)

庁内整理番号 7306 44 6617 44 6804 44 7043 44 5921 44 7/69 44 6617 44 5921 44 6855 44 6617 44 5921 44

52日本分類

16 E36 16 E431.1 16 E457.1 16 E462 30 G133.21 30 G133.6 30 G133.311 30 H111 30 H112.1 30 H22 51 Int. C12.

CO7D231/56 CO7D401/06 CO7D403/06 CO7D413/06// A61K 31/415 A61K 31/445 A61K 31/495 A61K 31/515

最井頂へつづく



(式中X、R1、R2およびのは前配の意味を有す ろ)で表わこれカインダグール務準体の製法。

3. ベ明の詳細な説明 本発明は、一般式

(式中 X 13 水素原子、ハロゲン原子または低級アルキル基と示し、R1 23 4 いなは同一まには異なって水素原子、低級アルキル基、フリル基まにはアラルキル基と怠吸し、両者は窒素原子と一緒に連結して低級アルキル基、フェニル基により置換されていてもよい異項環を形成してもよく、れは2または3の整数と意味する)で表わこれみインダンール誘導体を設法に関する。

本発明によれば、式(1)の化合物は、一般式

(1)

(ス中Xは前記の意味を有し、X'はハログン原 子を意味する。)で友もされる化合物に、一般気

(式中RiおよびRaは前記の意味も有する)で表 わされる化合物を反応させることにより得られる。 式四の化合物において、 RI t RIが連絡して異項環 残茎も形成する場合には、さらに他のヘテロ原子 を今左してもよく、例えばモルホリノ巷、ピペリ ジノ基。セペラジノ基等がありられ。これらの裏 **項環険基はさらにメケル基等の低級フルキル茶も** ではフェニル基等の置換基を有することができる。.

本発明を実施するに際して、民(収)る几合物と共 四)の化合物との反応は適当な有機溶媒例えば、メ タノール、エタノール、ベンセン、トルエン等の 中で行なわれる。反応双皇温ない(それ以上の温 度で好るしく口溶媒の還流温度で行なわれ、反応 時間は1~25時間、好ましくは2~20時間で

10分間撹拌した後、ジブロムエタンサウ えもして1路向機料する。その後反応激をベン ゼンで抽出し水洗,芒硝にて乾燥し、減圧濃縞す ろと、1-(2-プロ4エチル)-3-フェニル ーち~クロロインダゾー心を 4.83得为。これも メタノールより再結晶すると駅点。97~8でも示す。

元条分析值 Cattaniel Br として

	c	17	N
計算值(%)	5 3. 68	3.60	8.35
复测值(%)	53,50	3,56	8,27

このようにして得た!~(ユープタルエチル) ー3ーフェルルーケークロロインダダール 3,49 とベンセンちの加にとかし、モルネリン1.83 ま を加え加熱退流を10時間行なう。

反应该析出し仁不溶物を沙遇し、沙牧を水烧、 老硼にて乾燥し滅圧濃縮すると 1-モルホッノエ ケルーヨーフェニルーケークロロインダゾールを 2、83個々。 幕板により塩酸塩と(エタノールー エーテルより再結晶すると分解点 226~9 ℃をもす。 あわ.

式四)の化合物は式(II)の化合物に対し、 等モルな いしは週剰モル量使用するのが好ましい。

こり反応において、 脱ハログン 化削として例え び炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水系ナト リラムちを使用するか、まには化合物(11) 七れ自体 も脱ハロゲン化剤として使用してもよい。

目的物(I)は第法により塩酸塩、硫酸塩等の無機 酸塩またはシュウ酸塩、マロン酸塩、コハク酸塩 笑の有機酸塩とすることもできる。

本発明により得られる式(I)の化合物は中枢神経 抑制作用,抗力力作用、抗灰症作用,循環器系作 用写も有する医薬品として有用である。

なお化合物(1)は新規物質であり例えば、3~五 ニルインダゾール頰ルアルキレンジハライドも反 むさせることにより容易に得ることができる。

次に実施例をあげて説明する。 实施例1

3- フェニルーケークロローインダゾール4.69 もジメタルホルムアミドクのmeにとかし、50% 含有水象ナトリウム 1.15 なと加え、量温にて

元素分析值 CA HA NO O CL2 ELZ

	c ·	н	~
計算値(%)	60.32	5. 60	11.11
足測値(%)	60,45	5, 49	. 11.02

3-7ェニルーなーメチルーインダゾール 4. 17 またジスタルホルムアミド 40 棚にとかし、加坡皇媼に10分間境料に後ジブロルエタン4.03ペン ちの10食有水車化ナトリウム1.15段を加え、ち 0℃で1時間撹拌する。その後反応液セベンセン で抽出し、水洗、乾燥し減圧濃縮するとして(2 ~プロムエチル) - ラーフェュルーち - メチルイ ングゾールを畑伏物としてち、03得る。

このように(て傷た1~(2~プロルエケル) - 3 - フェニルー 5 - × 4 ルイングゾール 2.03 もエタノール30ぺにとかし、ジエチルアミンち M と加え退流機件と 5 時間ほなう。

もの後反応やを滅圧濃略(残蚕もベンセンハ しか (水洗、萩噪(濃飾するヒ、 1-ジエケルアモノ エチルーラーフェエルーチーメチルインググール と泅状物としてハクタ唱る。これを男域により塩

(5)

酸塩としエタノール・エーテルから再給和すると 献点131~193℃を示す。

无条分析值 Cao Has No ce として

C H N
計算值(%) 69.85 7.62 12.22 美测值(%) 69.91 7.49 12.11

実施例の

実施例2で得た1-(2-プロムエチル)-3
-フェニルー5-メケルインダブール 3.09 ヒエタノール 30mlにとかし、モノメケルフミン40
%水溶液 8mlを加え 遅流模拌 と 2時間行なう。
反応液を濃縮し残食をベンセンにとかし水洗, 乾燥、濃縮し残食をカラムクロマトグラフィーで処理すると、1-モノメチルフミノエチルー3-フェニルー5-メケルインダブールを油状物と(て 1.5 なりにより シュウ酸塩とし、メタノでルより再結晶すると分解点 217~8 c もます。

元秦分析值 Ca Ha N3·1/2 COOM E (]

(7)

含有水索ナトリウム 1.15 2 9 2 加え、 豊温で 1 0 分間複样 し、 1,3 - ジプロムプロパン 1 0 9 2 滴下して0 でで 4 5 分間模样 3 あ。その後ベンゼンで抽出し、水洗、乾燥、減圧濃縮し残査とカラムクロマトグラフィーで処理すると、1 - (3 - プロムプロピル) - 3 - フェニル - 5 - メチルインダン・ルを 4.0 3 得る。

このようにして得に1-(ヨーブロムプロピル)- 3- フェニル-5-メケルインタソール 2.0g をエタ1-ル50mlにとかし、ジメケルフミン4 の公水溶液を메も加え選汽撹拌を2時間のの分行 なり。その後反転液を濃縮し残冷をベンセンで物 C H N 計等值 69.66 6.50 13.54 実別值 70.08 6.40 19.60

吴施例4 (字轮约2世得代)

サルインダゾール3.0 gをエタノール50mlにとかし濃アンモニア水20mlを加え、60°C.15時間撹拌する。反応液と減圧濃酷し残金とカラムフロマトに付し、1-フミノエタル-3-フェニルーなーメナルインダゾール1.5gを油状物として得る。これを常法によりシュウ酸塩とし、メタノールかり再組晶すると分解点213~4°Cを示す。元素分析値 Cu Ho No 1/2 Look Hoo

	C	н	~
計學位份)	64.95	6.41	13.37
莫测 俭(%)	65.19	6.22	13.31

臭施例5

3-フェニルー5-×チルインダソール 4.17g モジ×ケルホルムフミド 40mlにとかし、50%

(8)

出し、水洗,乾燥,濃縮するヒノージメチルフミ ノプロピルーラーフェニルーキーメチルインダゾ ールも淘状物として 1. 4 3 得る。このものを 帯汰 により塩酸塩ヒ(、テトクヒドロフタンより再給 品すると鄙点139-140℃も示す。

元素分析值\ C9 Huy No cl として

`	c	н	N
計單值(%)	69.18	7. 33	12.74
莫则值(%)	69.11	7. 18	12.58

吴施例 6

実施制まで得た1-(ラープロムプロピル)ー
3-フェニルー5-ナケルインダゾール3.0まとエタノール5の間にとかし、モノメケルアミン4のか水溶液ノの間を加え退流機样とう時間行なう。
反応凝を機能し、致食をベンピンで抽出、水洗、
転燥、濃縮すると1-(ラーモノメケルフェノブロピル)-3-フェニルー5-メケルインダゾールを油状物として2.43得る。このものを第本により場殴塩とし、エタノールーエーテル混合溶媒、より再跨副すると配点ノ48~149℃とむず、

-527-

C H N 計等値(%): 68.45 7.02 13.30 英劉値(%) 68.60 7.15 13.45

奖施例7

.)

3-フェ=ルインタツール3、88 まとジメケルホルムアミド 60 mにとかし、50%含有水素化ナトリタム 1、15gを加え資温で30分撹拌する。次いで、1-プロムー3-プロロープロペン4.7まを摘下し50°Cで40分撹拌する。反応砲とベンセンで抽出し、水洗、転爆濃縮すると1-(3-プロロプロピル)-3-フェ=ルインデゾールを4.1343。

このように(て得に1-(ラークロロプロビル) - ラーフェニルインダゾールスの争とベンゼン3 の聞にといく、モルホリン1.5まを加え選流を2 の時間行なり。反応舵と水洗、軟燥、濃縮すみと 1 - モルホリノアロビルー3-フェニルインダゾ - ルモ1.8 ま得る、帯流により塩酸塩とし、エダ 1 - ルーエーテルより再結晶すると触点18分~

189でも示す。 特別昭52—14765(4) 元素分析位 C20H2+N3OU として

C H N
計算値(%) 67.12 6.76 11.74
実別値(%) 67.09 6.78 11.44.

吴施例8~20.

臭施例(と同様に処理して次奏に示す此合物が 得らんか。

(12)

				\R₂				•
实施例 备 号	×	n	N	₩	元条分析值 (%)	c	н	N
8	CHS	z	N CH, HCI	191 ~192	CraHzzNaC1 とにて 実現に		7. 02	13.30
9	н	2	N.CHE . HCI . HTO	114 ~ 118	C19 H2+N3 C1-H2O47 ,	65.60 65.16	7: 53 7. 25	12,08
10	Въ	3	W CHP . HCI	149~ 150	Cis Hzi NaCl - Br El 1	54.77 54,35	5.36 5.46	10.65
11	н	3	√ . HcI	201~202	C21 H26 N3 C1 K17		7.36 7.39	11.81
12	CHs	3	√ · HCI	222~223	C22 H20 No C1 t(7	71.43 71.50	7. 63 7.61	11. 36 11. 47
13	н	3	√y-cHs·ZHCI·H≥0	222~224	Czi Hze Ny Clz·Hz O t (7	59. 29 59. 54	7.11 7.02	13. 17 13. 23
14	CHo	3	N-CH5.5HC1.1/2 H=0	226~228	C22 HooN& Cl2 . 1/2 Ha O til	61.39	7. 25 7.01	13.02
/5	CHs	3	N CH2-CH = CH2 · HC	81~ 82	Czo Hao No Cl Ell	72. 33 72. 74	7. 39 7. 88	11.00
16	сн,	3	~∕ _ • Hc1	195 ~ 200	C27 H31 N4C1 E17 "	72.55 72.46	6. 99 7.02	12.53
17	н	3	NHCH+ COOH	197~198	G1 H21 N3 O4 E17 .	64.21 64.26	.5.91 5.95	11.82
18	cl	5	NHCHS . COOH	203-204	Cop Hanks Og CI LIZ	58.54 58.89	5.17 5.16	10.78

(13)

1	9	CHs	3	NH2 · HCI	161~ 163	GattoNock Ell		67.65	6.68 6.76	13.92
2	20	CI	3	N CH3 - € . HCI	115~116	C24 Hz N3 C12 217	• .	67.61 67.71	5.91 5.89	9.86

安藤島 代理人

(14)

6 前記以外の発明者

ガスレスグラはマ 埼玉県上尾市大学小敷谷845の1 ** バェル ケデッ 西上尾第 1 団地 1 の 2 0 の 4 0 6

*7 51 レ なびパイプ 埼玉県川越市大学令福 7 2 8 の 2 8

庁内整理番号

5921 44

52日本分類 30 H321 51 Int. C12.

(C070401/06 C070231/56 C070295/12) (C07D403/06. 070231/56 2070296/12)

207D231/56

(2070413/06